Vol. 18, No. 6 December, 1999

第1x卷第6期 1999年12月

464

红外与毫米波学报 J. Infrared Millim, Waves

CdZnTe 晶片中的 Zn 组分的研究*

黄根生 张八平 常 勇 于福聚 杨建荣 何 力 (中国科学院上海技术物理研究所半导体薄膜材料研究中心和 红外物理国家重点实验室、上海、2000年3) TN 304、26

摘要 用 X 射线 R 晶行射, 光致 党 尤语 可 红 か 适射 光谱 研 完 丁 C d Zn Te 晶体 中的 Zn 的 组 分, 研 完表 闭透射 光谱的 Syllaus 经验公式 结果 与 X 射线 R 晶 行射 可 光致 定 光 滑稽 确 測量 结果 对 比, 偏差 小于 1%, 选射 光谱 可 以做 为 测量 Zn 组 子的 常 现 方 志.

易斤 关键词 Ud, 、Zn. Te, 光致发光谱, 仁公适射光谱. ¥41 引言 Cd.ZnTe

晶格匹配的 Cd₁₋,Zn,Tety < 0.06)体单晶是用于外延生长优良 HgCdTe 薄膜的衬底 材料.利用液相外延和分子束外延方法在 CdZnTe 衬底上均生长出高质量的 HgCdTe 薄膜 材料^[1].由于锌的分凝系数大于 1、垂直布里奇曼法生长 CdZnTe 锭条轴向组分不均匀、会造 成沿生长轴方向切和斜切的大面积晶片的组分不均匀.Zn 的含量的偏离和不均匀分布,将 导致晶格常数的不均匀,引起晶格畸变,形成应力区^[2].这种应力将在 HgCdTe 外延薄膜中 造成高密度位错,因此、用非破坏性的方法精确地测量 Zn 的组分是十分必要的.

测量 Zn 组分的方法有 X 射线能量散射分析(EDX)⁵³,二次离子质谱(SIMS)、X 射线 荧光(XRF),原子吸收¹⁴等、这些方法多是破坏性测量、不适合器件制备工艺.近年来,人们 加强了对 CdZnTe 非接触性的光学测量研究.本文采用结合 X 射线双晶衍射、光致发光谱 和透射光谱 3 种非破坏性技术对 CdZnTe 晶片组分进行测量、并对 3 种技术的优劣进行评价.

1 实验

用垂直布里奇曼法生长 CdZnTe 晶体材料,高纯(6N)的 Te、Cd 和 Zn、按 CdaseZn, arTe 的组分称取原料,置于熏碳后的石英安瓿中,真空封装后,放入垂直的三段温区的电炉中生长,生长结束后,晶体锭条按(111)面和(211)面切割为约 1mm 厚的晶片,晶片双面经研磨、抛光、溴甲醇腐蚀,并用去离子水冲洗¹⁵¹.

采用英国 Mercer 测厚仪测试晶片厚度,灵敏度为 1µm. X 射线双晶衍射的样品是分子 束外延生长的 CdTe/CdZnTe(211)薄膜材料. X 射线双晶衍射使用 CuKal射线,GaAs(400) 体单晶为第一晶体,采用(n,一m)衍射几何,通过外延和衬底的峰位来计算衬底的 Zn 组分. 光致发光测量在 10K 下以 Ar*激光器的 514.5nm 谱线为激发源,用 Bio-Rad 傅里叶变换

国家自然科学基金(编号 69425002)及山东大学晶体材料国家重点实验室资助项目

稿件收到日期 1998-12-18,修改稿收到日期 1999-03-21

光谱测量样品的发光,分辨率为 8cm . 红外透射光谱测量以钨丝为光源,以 Si 为探测器, 在室温下用 Nicolet 800 型傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)对样品测量,分辨率为 4cm⁻¹.并 以采用垂直布里奇曼法生长的 CdTe 为标样进行对比.

2 结果与讨论

2.1 X射线双晶衍射

为了精确测定 CdZnTe 的 Zn 组分,我们在样品 1 上通过分子束外延一层 CdTe,对 CdTe/CdZnTe(211)的外延样品进行 X 射线双晶衍射测量,外延层厚度为 3 μ m.用(422)面 对称反射,样品每旋转 45°记录外延峰和衬底峰的距离.图 1 给出在 180°的 X 射线双晶摇摆 曲线.在 0°和 180°的两峰间的角距离分别为 324"和 398", $\Delta \theta$ 为两角距离的平均值 361".晶 格的失配应变可表示为¹⁰:

$$\boldsymbol{\epsilon} = \Delta d/d = -\Delta \theta + \cot \theta_b, \qquad (1)$$

$$y = \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon} + \frac{a_{17}}{a_{21} - a_{17}}; \qquad (2)$$

其中 θ_s 为 Bragg 角. CdZnTe 晶格常数与Zn 组分满足 Vegard 定律. α_{cT} 和 α_{2T} 分别是CdTe 及ZnTe 的晶格常数、 $\alpha_{2T}=6$. 1031 \ 计算出Zn 的组分 $_{2V}=0$. 0415.

2.2 光致发光谱

图 2 是 CdTe 和 CdZnTe 样品 2 在 10K 和激发功率为 40mW 的光致发光谱.光致发光 谱分为三个区域: 即激子发射区,1.56eV-1.50eV 发射区(又称边缘发射区),及 1.50eV-1.40eV 发射区(有的称这为 1.40eV 发射)^[2].图 2 中我们标识的(A°,X)表示中性受主束缚 激子复合跃迁,DAP 表示施主-受主对的复合发射,其下标表示不同的施主-受主对.在 DAP 附近是一些声子伴线、一个纵向光学声子(LO)的能量为 21.2meV.声子伴线的现象某些作 者已研究过^[5,9].我们注意到在 CdTe 的谱图中,能量位置为 1.5885eV 有一条谱线,按照它 的特点并与文献^[10]比较可以认为这条谱线是由于中性受主束缚激子的复合发射.同样 CdZnTe 样品 2 对应有一条能量位置为 1.6034eV 谱线.CdZnTe 晶体的(A°,X)谱线能量为

$$E_{hw}(A^{\circ},X) = E_{v}(1(K,y) - [E'_{h}(y) + E''_{h}(y)].$$
(3)

式(3)中 $E_{e}(10K,y) = E_{e}(10K,0) + 0.42y + 0.33y$, $E_{e}(10K,0)$ 是 CdTe 的 10K 下的能带 宽度, CdTe 的(A°, X)谱线也满足式(3). $E'_{*}(y)$ 和 $E''_{*}(y)$ 分别表示自由激子和中性受主束 缚激子的束缚能. 略去高次项 $E'_{*}(y)$ 和 $E''_{*}(y)$ 均满足线性关系:

$$E'_{F}(y) = yE'_{ZaTe} + (1 - y)E'_{FdTe}$$
(4)

根据文献^[1,1]的数据可知自由激子的束缚能 $E'_{Late} = 10 \text{ meV} \cdot E'_{cate} = 11 \text{ meV}$,而对中性受主 束缚激子的束缚能 $E''_{Zate} = 6 \text{ meV} \cdot E''_{Cate} = 4 \text{ meV}$,由式(3)计算 y=0.0354.

2.3 红外透射光谱

Syllaios^[12]等用透射光谱测量本征吸收边的吸收系数,而CdZnTe的本征吸收系数象其 它 1-W族材料一样符合 Urbach 经验规则.并发现本征吸收系数依赖于组分 y. 空气中的晶 片的透射率为:







割2 CdTe 和 CdZnTe 样品 2 的 光致发光谱 Ftg. 2 The photolominescence spectra of CdTe and CdZnTe (sample 2) grown by vertical Bridgm in

$$T = \frac{(1-R)(1-H)e^{-at}}{1-R^2(1-H)e^{-2at}}.$$
(5)

式(5)中参量 H 表示入射光在外延表面的损失,在计算过程中作为一个参量,通过调节 H 使计算曲线与实测的透过率在最大值处相等,吸收系数从式(5)得。

$$\alpha = -\frac{1}{t} \ln \left\{ \frac{\sqrt{(1-R)^2 + 2T^2 R^2 / (1-H)} - (1-R)^2}{2T R^2} \right\}.$$
 (6)

式(6)中t为晶片的厚度、R是反射率:

$$R = \frac{(n-1)^2 + k^2}{(n+1) - k^2}.$$
(7)

假定 CdZnTe 的折射率满足如下线性关系:

$$n(y) = (n_{i+i_{\ell}} - n_{iy})y + n_{iy}$$
(8)

Syllatos¹¹².认为式(8)的 n(y) = 2.88.接近 CdTe 的值.考虑到透射率的测量阈值 T = 0.15%, 以及由于载流子引起的吸收系数与温度和组分无关,选择 $\alpha = 20$ cm⁻¹的点波数与 y 值的经验公式为:

$$E_{\rm av}({\rm cm}^{-1}) = -929, 20y^2 + 3230, 36y^2 - 3823, 54y + 11746, 6$$
 (9)

图 3 为 CdZnTe 和 CdTe 样品的红外透射光谱曲线,根据 Syllaios^{1,21}的经验公式计算结 果、双晶 X 射线衍射和光致发光谱列于表 1. CdZnTe 样品 1 和样品 2 尺寸比较小,不同测 试方法对同一样品选择同一测试点,从表 1 中可见,透射光谱结果与精确测试结果有一定偏 差,与双晶 X 射线衍射结果相比,透射光谱的偏差为 3.5%,与光致发光谱测试结果相比,偏 差为 4%,对于 CdTe 样品来说,由于它不含 Zn,y 值趋近零值是合理的.实验结果小于 6%, 透射光谱的结果精度对常规测试来说是可行的.X 射线双晶衍射必须通过外延层来确定组 分, 而光致发光谱在低温下进行的, 它们均不适合常规检测. 我们用 Syllatos 透射光谱的经验公式对 CdZnTe 晶片进行常规检测. 图 4 是透射光谱测试 Zn 组分的分布图, 样品 9803 尺寸为 25, 20mm, 我们选择 16 个测试点. 图 4 中标识了测试点及对应组分. 组分的平均值为 0.04122. 标准偏差为 8.46, 10⁻⁴.

表 1 不同测试方法对 CdZnTe 和 CdTe 样品组分计算的结果 Table 1 Composition of CdZnTe and CdTe measured by infrared transmission spectra、 X-ray double - crystal rocking curve and photoluminescence spectra

 样 sh	厚瘦 (mm)	et Syllenes ^{1,2} :		;(光致发光 讲试结果;
CdZnlel	£1_ {40}33	6 _x 6 [31]	4 of 15	
UdZn1+ 2	8C 9-38	15. 153711		0.035
CdTe	0,833	(a, a)41,44		



CdZnTe 样品的透射光谱

Fig. 5 Infrared transmission spectra of

CdTe and CdZnTe crystals at 300K

0	\odot	\odot	0
1114138	(044158	1:04094	0 03964
0	\bigcirc	\bigcirc	\odot
0/44278	0.04155	0.64638	1044(187
	\odot	\odot	\odot
0.04373	ថ អង្គរទុល	0.64090	4 (14989
	\bigcirc	\bigcirc	0
0014355	0/14185	004151	0.04136

图 4 UdZnTe 样品 9803 的组分分布图 Fig. t Surface profile of Zn composition of UdZnTe sample 9803 grown by vertical Bridgman

REFERENCES

- 1 Tung T. Infinite-melt vertical liquid-phase epitaxy of HgCdTe from Hg solution; status and prospects, J. Cryst. Growth, 1988.86(1~4):161
- 2 Johnson S M. Sen S., Konkel W H. et al. Optical techniques for composition measurement of bulk and thin-film Cd₁., Zn, Te. J. Vac. Sci. Technol. (1991) B9(3):1897 ~1901
- 3 Olego D J. Faurie J P. Sivananthan S. et al. Optoelectronic properties of Cd₁₊, Zn Te films grown by molecular beam epitaxy on GaAs sub-trates. Appl. Phys. Lett. (1985) 47(11):1172
- 4 Yoshikawa M. Dislocation in Hg₁, A'd_xTe/Cd₁, Zn-Te epilayers grown by liquid phase epitaxy, J. Appl. Phys. (1988) 63(5):1533
- 5 ZHU Ji-Qian CHU Jun-Hao, ZHANG Xiao-Ping, et al. Study of Te precipitated phase in CdZnTe crys-

tals、Chinese Journal of Semiconductors (朱基千,褚君浩,张小平,等, UdZnTe 晶片中 Te 沉淀相的现象 与研究,半导体学报),1998,19(1),275~279

- 6 YANG Quan-Kui, L1 Ai-Zhen, CHEN Jian-Xin, A precise method for measuring tilts in heterostructures by X-ray diffration, *Journal of Function Material*, and Devices (杨全魁,李爱珍,陈建新,导质外 延错向角的X射线精确测量方法,功能材料与器件学报),1998,4(3);188
- 7 LIU Pu-Lin, ZHAN(, Su-Ying, Wolfgang Ossau, Photoluminescence studies of CdTe and Cd₁, Zn, Te at how temperature, Chinese Journal of Senaronductors, (刘普霖,张素英,等, 碲化镉和碲镉锌的深低温光致发光研究,半导体学报),1991,12(3),156~161
- 8 Boudoukha A (Legros R (Svob L *et al*, Properties of introgen acceptor in CdTe (energy spectrum and interaction with hydrogen (*J. Cryst. Growth* (1985) 72(1/2), 229
- 9 Chamonal J.P. Molva E. Pautrat J.L. Identification of Cu and Ag acceptros in UdTe Solid State Commun. (1982) 43(11):802
- 10 Shin Hwa-Yuh, Sun Cherug-Yuan, Photoluminescence spectra of Cl-doped CdTe crystals, J. Urya, Growth, 1998, 186(3): 354 ~ 361
- 11 Taguchi T. Crystał growth and neutral-acceptor bound-exciton emission of ZnUdTe by THM with Te solvemt *Phys. Stat. Sol.* **,** 1983 **, a77** , K117
- 12 Syllatos A J. Liao P.K. Greene B J. et al. Application of Urbach rule optical absorption to composition measurement of Cd₁, Zn, Te₂J. Electron. Mater. , 1997.26(6):567~570

STUDY OF Zn COMPOSITION IN CdZnTe CRYSTALS

HUANG Gen-Sheng ZHANG Xiao-Ping CHANG Yong YU Fu-Ju YANG Jian-Rong HE Li

(Research Center for Eputyma) Scientoni Materials and National Laboratory for Infrared Physics, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 2000/81, China?

Abstract The X-ray double-crystal rocking curve measurement, photoluminescence spectra and room-temperature infrared transmission spectra were used to characterize Zn composition of CdZnTe wafers. X-ray double-crystal rocking curve measurement and photoluminescence spectra were used to measure Zn composition accurately, and the results given by Syllaios' equation of infrared transmission spectra are within the error of 4% of their values. The above discussions indicated that the infrared transmission spectroscopy can be used as a routine method in measuring Zn composition in CdZnTe crystals.

Key words Cd_{1.e}Zn, Te. photoluminescence, infrared transmission spectra.

The project supported by the National National Science Foundation of China and National Laboratory of Crystal Materials of Shandong University Received 1998-12-18, revised 1999-03-21